# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-281577

(43) Date of publication of application: 12.12.1991

(51)Int.CI.

C09C 1/30

C08F 2/44

(21)Application number: 02-082499

HILLOOK (C. 1991 C. 1994 C. 19

(71)Applicant : SANSUI KK

(22)Date of filing:

29.03.1990

(72)Inventor: SAKAI MAMORU

# (54) SILICA PARTICLE-CONTAINING PLASTIC PIGMENT AND ITS PRODUCTION (57) Abstract:

PURPOSE: To provide a white pigment composition through emulsion polymerization, excellent in opacifying power, heat resistance, polymerization stability and storage stability, thus to be used in paper, coatings, fibers, etc., consisting of fine particles with silica particle constituting the core and a vinyl resin around the core.

CONSTITUTION: The objective pigment is composed of fine particles consisting of a silica particle constituting the core and a vinyl resin around the core. The periphery of each core has a hollow or porous structure. The present composition can be obtained by emulsion polymerization.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

① 特許出願公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-281577

⑤Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

**43**公開 平成3年(1991)12月12日

C 09 C 1/30 C 08 F 2/44 PAQ MCQ 6904-4 J 8215-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全11頁)

60発明の名称

シリカ粒子を含有するプラスチツク顔料及びその製法

②特 顯 平2-82499

②出 願 平2(1990)3月29日

@発明者界

衛 埼玉県浦和市大字三室3380番地

创出 願 人 三 水 株 式 会 社 埼玉県大宮市大字染谷750番地

明期書

1. 発明の名称

シリカ粒子を含有するプラスチック顔料及びそ の製法

- 2. 特許請求の範囲
- 1.シリカ粒子を芯に含有し、周囲がビニル系樹脂により包まれた組成物
- 2.シリカ粒子を芯に含有し、周囲が中空または 多孔費となって空隙を有し外数がビニル系樹 脂により包まれた微粒子である事を特徴とす るプラスチック顔料組成物
- 3.乳化重合法を用いて特許請求範囲第1項の組 成物を製造する方法
- 4. 乳化重合法を用いて特許請求範囲第2項の組成物を製造する方法

## 3. 明細書

〔産業上の利用分野〕

本発明は、紙、歯料、繊維等に利用される白色の額料を提供する事に関するものである。

# 〔従来の技術〕

中空孔が失われ、結果的に隠蔽性が低下さらにを失明化し、本来の目的である顔料としての性能を失う欠点を有していた。高分子論文集 Vol 4 0 . NO 1 0 . P P 6 9 7 - 7 0 2 (0ct . 1983年) 号には、シリカコロイドをヒドロキシブロピルレロコスチレンの制度を開発していた。 特別のの機能を得えたもののではなかずりと 野田 田 がた を 付えた は シランカブリング 解 田 田 いって 1 3 1 6 号ではシランカブリング 解 田 田 いって 1 3 1 6 号ではシランカガリング 解 田 田 いって 4 が が 提案 されてい 機能を 得るまでには 到らなが する 顔料としての機能を 得るまでには 到らなかった。

#### (発明が解決しようとする問題点)

本発明はシリカ粒子を芯とし、その周囲に少なくとも一層以上好ましくは三層の異なるビニル単量体組成により構成されたビニル系樹脂で包まれた(包有された)微小粒子を乳化重合の手法を用い

外数に包有樹脂層を乳化重合の手法により形成さ せ、将られたシリカ粒子含有の樹脂は、粒子径 0.1~10ミクロン好ましくは 0.3~3ミクロンの粒 子径となり水中に分散したプラスチックの餌料と なる。必要においては水分を除去すると粉末状の プラスチック顔料となる。 粒子の着色を行わない 場合は白色顔料である。シリカ芯を水中に分散さ せるにはシリカ粉末を用いても良いが、コロイダ ルシリカとよばれる分散溶液はよく知られており 本発明には特に好ましい。従来コロイダルシリカ 表面をビニル樹脂で包有またはカプセル化しよう との試みが種々行われたが特開昭59-7131 6 号载いは高分子論文集 VOL40, M10. PP697~7202) Oct. 1983号等で 述べられている如く、特殊な方法以外通常の乳化 重合の手法では単量体のミセル形成がコロイダル シリカ表面に起きず結果的にはコロイダルシリカ のビニル樹脂による包有には到らなかった。本発 明者の研究の結果、ラジカル性硫酸イオンを乳化 剤とし、カルポン酸ビニル単量体による重合化ま

て得られ、シリカ芯周囲が中空又は多孔費空隙状態にする事が出来る。得られた微小粒子は従来知られている中空樹脂粒子に比べ下記の点で優れた効果を発揮する。

- (1)中空構造に加えシリカ芯の光散乱効果が加わり隠蔽性がさらに向上する。
- (2)耐熱性に優れ100℃以上の加熱でも、中空層の 融着が少なく隠蔽性を消失する事はない。
- (3)比較的大きな粒子径でも水中での分散安定に 優れ経時的な粒子の沈降がない。
- (4) 重合時の安定性に優れ凝集物(ゲル物)の折出や付着が少なく製造が容易である。
- (5)粉末として得る際のドライスプレー等の強熱 乾燥にも耐え、得られた粉末状プラスチック 顔料は、水中分散状のそれと比べ隠蔽力の低 下が少ない。

#### [問題を解決する為の手段]

本発明はシリカ粒子を水中に分散させその粒子 の周囲上に膨潤多孔質または中空の樹脂層を有し

たはカルボン酸ビニル単量体及び他のビニル単量 体との共重合化またはビニル単量体での共重合化 すると、得られた樹脂は、重合体がコロイダルシ リカ粒子を芯とする包有粒子を形成する事が判明 した。次に得られたコロイダルシリカを芯とする カルボン酸樹脂包有粒子上に少なくとも一層以上 好ましくは二層以上の重合体の外盤層を形成させ、 アンモニア又はアルカリ金属又は多価金属又はア ミンを用いてカルボン酸の中和を行う事により中 空粒子構造又は多孔質空隙構造が得られる事を発 見した。こうして得られた本発明のシリカを芯と するビニル樹脂粒子は従来知られている中空樹脂 粒子に比べ耐熱性と隠蔽性の点で著しく優れてい る。その理論的根拠は充分解明されていないが高 温に加熱されるとシリカ成分の活性化により包有 樹脂の融着を防ぐ効果が発揮されるものと推定さ れる。さらに隠蔽効果向上については、中空構造 に加えシリカ芯でも光数乱又は屈折が起き隠蔽件 がさらに増大するものと推定される。

本発明の乳化重合手法は乳化剤を除き従来知ら

れた方法を用いる事が出来る。コロイダルシリカ 表面上に、カルボン酸系ビニル樹脂又はビニル系 樹脂を堆積させるには、基本的には従来しられて いるノニオン活性剤、アニオン活性剤を用いても 食いが臨界ミセル形成濃度 (CNC)以下であり好ま しくはゼロである。使用上好ましい乳化剤はラジ カル性硫酸イオンであり、過硫酸塩類又は硫酸類 一鉄等の分解により生ずるラジカル性破酸イオン である。例えば過硫酸アンモニウム、過硫酸ナト リウム、過硫酸カリウム、硫酸第一鉄、ソジウム ハイドロサルファイト、ソジウムホルムアルデヒ ドハイドロサルファイト等である。ラジカル住職 酸イオンは加熱又は低温での療元剤(例えば硫酸 第一鉄、ハイドロサルファイト類、アスコルピン **酸等)併用により得られる。得られたコロイダル** シリカ芯を包有するカルボン酸系樹脂粒子上にさ らに外殻層を形成する際も同様従来の活性剤は、 CMC以下であり好ましくはラジカル性硫酸イオン による活性剤を用いると良い。CMC以下で使用出 要る活件剤の例としてオクチル(又はノニル)フェ

ノールのエチオンオキサイド(EO)付加物、ラウリル破酸ナトリウム、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウリルエーテル磁酸エステル塩、スルホコハク酸アルキルエステル塩等の従来公知の活性制である。

シリカ芯に堆積される(包有する)ビニルカルボン酸単量体の例としては(カッコ内は略記号)、メタクリル酸 (Maa)、アクリル酸 (Aa)、イタコン酸、モノアルキルイタコン酸エステル、マレン酸、フマール酸、クロトン酸、2-カルボキシエチルアクリル酸エステル等であり、好ましくはメタクリル酸、アクリル酸、イタコン酸等である。これらのカルボン酸ビニル単量体と他の単量体の共量体は、α,β-エチレン性不飽和単量体であり(メタ)アクリル酸エステル(メタクリル酸エステル及びアクリル酸エステルを意味する)類:メチル(M(M)A)、エチル、ブチル(B(M)A)、オクチル(O(M)A)、シクロヘキシル、ベジル等のアルキル又はアリルエステル、酢酸ビニル(VA)、ビニールエーテル類:メ

チル、エチル、2-クロロエチル(CEVE)等のアルキ ル又はハロアルキルエーテル,(メタ)アクリロニ トリル $\{(M)AN\}$ , スチレン $\{ST\}$ , ビニルトルエン, α-メチルスチレン、塩化ビニル、塩化ビニリデ ン, (メタ)アクリルアミド, N-メチロール(メタ) アクリルアミド, N-ブチロール(メタ)アクリルア ミド、ヒドロキシエチル(メタ)クリレート、グリ シジル(メタ)クリレート(G(M)A), スチレンスル ホン酸及びその塩、エチレングリコールジ(メタ) クリレート、トリメチロールプロパントリメタク リレート(TMP)、ジピニルベンゼン(DVB)等である。 外数開形成に用いられる単量体は既に述べたシリ カ芯表面に堆積させる樹脂の単量体を使う事が出 来る。一方外穀層に用いる単量体のカルボン酸単 景体の景は、アルカリ中和により水に溶解しない 範囲以下でなければならない。好ましくは比較的 **強水性の単量体であり例えばメタクリル酸メチル** 及びスチレン等を主成分とする単量体より一種以 上選ばれて重合される重合体又は共重合体である。

シリカ芯周囲に中空層を形成するには、第一の 方法としては、シリカ芯にカルボン酸重合体層を 形成させ、さらに外数層形成後に、アンモニア又 は、アルカリ金属類又はアミン又は多価金属の水 溶液を加えシリカ芯周囲を包有しているカルボン **酸樹脂層を中和する事により達成される。中和は** 宮温でもよいが好ましくは、50~95℃に加温され た方がカルボン酸中和反応が容易に進行する。中 和されたシリカ芯の樹脂粒子層にさらにもう一層 の第二の外餃房を形成させても良く、好ましくは 第二層及び第三層の外敷形成させる事が性能向上 に役立つ場合もある。第二の方法としては、シリ カ芯にカルボン酸重合体及び架構型重合体の共重 合体層を形成させ(中和により影濶化する単量体 組成の選択)さらにアルカリ中和し、外設層を形 成させる事により得られる。

重合反応は通常のラジカル触媒により進行する。 既に述べたラジカル性硫酸イオン活性剤としての 役割も兼用される。例えば過硫酸アンモニウム、 過硫酸ナトリウム、過硫酸カリウム等の過硫酸塩、

# 特閒平3-281577 (4)

過酸化水素水、t-ブチルハイドロパーオキサイド、 ベンソイルパーオキサイド等のパーオキサイド類 等であり必要において、レドックス触媒として破 酸第一鉄、ソジウムハイドロサルファイト、ソジ ウムホルムアルデヒドハイドロサルファイト、ア スコルビン酸等も用いられる。重合温度は触媒の 分解温度で進行され好ましくは、30~100℃であ

以下実施例でもって詳細な説明を行うが、ここ に示す実施例に限定されるものではない。なお実 施例に用いられている略記号は前述又は以下に述 べるものの()内のものと同一である。

実施例1.コロイダルシリカ粒子周囲を、Naa-MMA 共重合体で包有化

重合体番号:0-180

500m1のカバー付きセパラブルフラスコ反応器 に、温度計、撹拌機、環流コンデンサー、ウォー ターパス、濱下ロート、窒素封入口を装備した。 反応器に脱イオン水 475al、カタロイドSI-40(コ

ロイダルシリカ、40% 固形分、触媒化成工業製品) 7.5gを仕込み、窒素膛換し、85℃まで加熱した。 過硫酸ナトリウム(NPS)10%水溶液 4gを加え、M aa 6g及び MMA 9gの混合物を滴下ロートを用い て、85℃±1℃で20分間に渡り連続的に手滴下し、 さらに45分間85℃±1℃に保持した。30℃以下に 冷却し、300メッシュのナイロン布で濾過した。 ろ布疫室の蘇集物ゼロであり残留単量体は、125p pm(重合率 99.5%以上)、PH 3.5の乳白色外観を 有するエマルジョン重合体が得られた。以下特に 記載のない限り単位はグラム(g)とした。

実施例2.コロイダルシリカ粒子を除いた Maa-M MA共重合体(多考例)

重合体番号:0-77

実施例1に於いて下記の組成に変更した事以外 は実施例に順じた。

脱イオン水 450m1

NPS (10%)

Maa/MMA 6/9

4

乳白色の外観を有するエマルジョン魚合体が得 られた。ろ布残査の凝集物は、0.2gであった。 残留単最体100ppm以下であった。

実施例3.コロイダルシリカ粒子周囲をMMA重合 体で包有化

重合番号:0-181

脱イオン水 475 カタロイドSI-40

7.5

NPS(10%)

AMA

15

ろ布現査の凝集物0.05g、残留単量体100pps以 下、PH 6.5の乳白色の外観を有するエマルジョ ン重合体が得られた。

実旅例4. コロイダルシリカ粒子周囲をMaa-MMA 共重合体及び、Maa-MMA-BA共重合体で 二重に包有化

**重合体番号:0-182** 

実施例1で得られたエマルジョン脈合体(0-18 0)486,5を反応槽に仕込み80℃まで加熱し、NPS(2 2% 水溶液)38.5を加え、Maa 2.8及び MMA 106.5 及び 8.4 25.8 の混合単量体被を連続的に反応槽 へ30分間に渡って滴下し、この間 80±2℃で保持 した。さらに約35分間80±2℃に保持し熟成した。 アンモニア水(25%) 8.5を加え90℃まで15分間を 下記の成分を用いて実施例1に順じて操作した。 要して加熱した。30℃以下に冷却し、100メッシ ュのナイロン布を用いて濾過した。ろ布残査の疑 集物 0.1、羽根付着の凝集物 0.2、残留単量体 3 50ppm、PH 7.9の乳白色の外観を有するエマル ジョン重合体が得られた。

> 実施例5.コロイダルシリカ粒子が重合体により 包有化された現象の確認

> 実施例1~4で得られたエマルジョン重合体及 びカタロイドSI-40(コロイダルシリカ)をダイナ ミック光散乱光度計 DLS-700(ユニオン技研製)に 供し動的光散乱法(DLS法)により粒子径測定を行 った。結果を表1及び添付の分布グラフチャート

図にまとめた。表1及び分布グラフチャートから考察される事は、(1)0-180及び0-181のコロイダルシリカ粒子のほとんどが消失して重合体に包有化され大きな粒子に生長した事を示し、(2)0-182では、0-180よりさらに粒子径が生長した事を示しており、コロイダルシリカを芯とし、Maa-MMAで包有し、次いでMaa-MMA-BAでさらに包有化及び粒子の巨大化し事を示している。

表 1

	***
平均粒子径(nm)	カタロイドSI-40
1 (ピーク Ma)	19.7nm(約 80%)
2 (ピーク Ma)	119.9nm(約 20%)
添付の図面資料	第1図
平均粒子径(nm)	0 - 1 8 0
1 (ピーク‰)	17.3nm(約 1.5%)
2 (ピーク №)	201.9nm(#9 98.5%)
添付の図面資料	第 2 図
平均粒子径(n m)	0 - 1 8 1
1 (ピーク No.)	13.2nm(約 1.0%)
2(ピーク №)	193.6nm(約 99.0%)

でまで加熱した。NPS(22% 水溶液) 10を加え、 脱イオン水 70及びドデシメベンゼンスルホン酸 ナトリウム(99%以上の純度) 0.15及びST 250から成る単最体乳化液を液下ロートを用いて約90分間に渡って連続的に滴下し、この間の反応温度を 85℃に保持した。滴下終了後。85℃で約15分間保 持し30℃以下に冷却した。100メッシュのナイロ ン布を用いて濾過した。30布残査の凝集物 約0.5、 残留単最体 420ppm、PH 9.5、粘度 240cps(セ ンチポイズ)、平均粒子径 0.9ミクロンメーター、 不揮発分 40.2%の乳白色外観を有するエマルジョン重合体が得られた。

実施例7. コロイダルシリカ粒子周囲をMMA共合体及びMaa-MMA-BA共重合体及び、Maa-MMA-BA共重合体及びST重合体で三重に包有化(非中空型プラスチック観料)

## 重合体番号:0-184

実施例 3 で得られたエマルジョン重合体 (0-18 1) 545を反応容器に仕込み、70℃まで加熱した。

添付の図面資料	第3図
平均粒子径(nm)	0 - 1 8 2
1(ピーク畑)	74.3nm(約 4%)
2 (ピーク Na)	486.3nm(#7 96%)
添付の図面資料	第4回
平均粒子径(nm)	0-77(参考例)
1 (ピーク Ma)	101nm(約 90%)
2 (ピーク Na)	868.2nm(#7 10%)
添付の図面資料	第5回

nm: 平均粒子径(ナノメーター、10<sup>-9</sup>メーター単位)

# ( )内分布割合

実施例 6 . コロイダルシリカ粒子周囲をMea-NHA 共重合体及び、Mea-MMA-BA共重合体及 びST重合体で三重に包有化(中空型プ ラスチック額料)

#### 重合体番号:0-183

実施例 4 で得られたエマルジョン重合体 (0-18 2)670にアンモニア水(25%) 1.5を反応槽に加え85

NPS(22%水溶液) 38を添加し、Maa 2.8及び MMA 106.5及び BA 25.8の混合単最体を連続的に約50分間に渡って濱下し、この間の反応温度を70℃に保持し、10分間熟成した。アンモニア水(25%) 8を加え85℃まで加熱させた。次いで脱イオン水80及びドデシルベンゼンスルホン酸 0.15及び ST 250から成る単量体乳化液を90分間に渡って連続的に滴下し、この間の反応温度を85℃に保持し、15分間整成した。30℃以下に冷却し、100メッシュのナイロン布を用いて濾過した。ろ布残蛮物 0.5、残留単量体 150ppm、PH 9.4、粘度 9cps、平均粒子径 0.8ミクロンメーター、不揮発分 39.8%の乳白色外観を有するエマルジョン重合体が得られた。

# 実施例8. 隠蔽性及び耐熱性の評価

下記の配合で強布被を得た。既に公知であり市 版されている中空型プラスチック顧料エマルジョ ン重合体も比較の為に評価対象に加えた。

水 20.6

プラスチック 餌料 (35%) 57.1: 供試するプラスチック 顧料エマルジョン 固形分を35%に水で調整

A - 2 0 8 21.3: バインダー剤 三水社製のMMA-BA 主成分のアクリルエマ ルジョンポリマー、最低成膜温度 3 ℃、47

%固形分

フロラードFC-149(1%水溶液) 1: 湿潤剤、住友スリーエム社製

供試したプラスチック顔料エマルジョン重合体

0-183: 実施例6

0-184:実施例7

プライマルOP-42:ロームアンドハース社裏、コロイダルシリカを芯としない中空型エマルジョン重合体、40%不揮発分

ボンコートPP-1000:大日本インキ化学工業社製、 コロイダルシリカを芯としない中空型プラ スチック銀料エマルジョン重合体、45% 不 復発分 得られた堕布被を、100ミクロンの透明ポリエステルフィルムにワイヤロッドバー№8(江藤路機商会社製)を用いて塗布し、室温乾燥させた。試験片の半分を切り取り180℃の乾燥機中で60秒加熱し、耐熱性に供した。隨蔽性を吸光度測定機(島津UV-160、島津製作所社製)520nm波長で測定し、表2にまとめた。

表 2

重合体番号	吸 光 度 (室 温 )	吸光度(180℃)
0-183	2.18 Abs	0.95 abs(不透明)
0-184	1.52	0.21(やや透明化)
OP-42	2.03	0.07(ほぼ透明化)
P P - 1000	1.85	0.05(ほぼ遊明化)

上記の結果から(1)コロイダルシリカ芯の中空型は高い隠蔽性を有し(2)コロイダルシリカ芯は加熱による隠蔽性低下(耐熱性)も少ない事が示されていた。

実施例9.架構性単量体を用いた中空型プラスチック顔料エマルジョン重合体

実施例 G の ST 250を下記の組成に変更し、その他は同一で同一作業を行った。

重合体番号 0-185

ST . 244

nva f

平均粒子径 1.1ミクロンメーター

重合体番号 0-186

ST 225

GMA

平均粒子径 1.4ミクロンメーター

重合体番号 0-187

ST

244

THP

平均粒子径 1.1ミクロンメーター

いずれも、0-183と同様の重合安定性及び隠蔽性、 耐熱性が得られた。 実施例10.他の単量体を共重合させた中空型プ ラスチック顔料エマルジョン重合体

実施例 6 の、ST 250を下記の組成に変更し、その他は同一組成、同一操作とした。

ST 245

ST 225

CEVE 5

BMA 25

重合体番号 0-189 重合体番号 0-190

ST 245

ST 245

OA 5

AN

いずれも、0-188とほぼ同等の結果が得られた。 実施例4の、Maa 2.8、MMA 106.5、BA 25.8を下 記の組成に変更したところ、0-182とほぼ同様の 結果が得られた。

# 特開平3-281577 (7)

2.5

2.5

熏合体務号 0-191	ノニポール120(三洋化成工業)	2.5	2.5
実施例4の単量体を下記に変更し、次いで実	プラクセルBD(ICI)	1.0	1.0
施例6と同じ単量体組成及び同じ操作で得た。	ノプコ8034(サンノプコ)	3.0	3.0
	TiO, JRNC(帝国化工)	138	138
Naa 2.8	タルク NSD(日本タルク)	4 5	45
MMA 106.5	CaCO, NS400(日東粉化工業)	155	155
VA 12.0	カオリンクレーNO22	60	60
BA 12.5	0-183粉 末	24	_
	0-183	-	60
実施例11.粉末化及び艶消し歯料としての応用	TiO, JRNC	-	- '
市販のドライスプレー装置を用いて入口温度 1	HEC BG-15(5%)(フジケミカル)	70	70
50±5℃、出口温度 50±3℃の条件下で、0-183を	コラクラール PV85(BASF)	25	25
粉末化させた。得られた0-183粉末及び、0-183及	*	78	4 2
び酸化チタンを用いて下記の配合で塗料化した。	A-208(三水)	133	133
( )内は製造会社名	CS-12(チッソ)	16	16

ノプコ8034

10.0 トリホリンセリータ(10%水溶液) 2.0 ポィズ530(花王) ノニポール120 2.5 1.0 プラクセルBD(ICI) 3.0 ノプコ8034(サンノプコ) TiO, JRNC(帝国化工) タルク NSD(日本タルク) CaCO, NS400(日東粉化工業) 155.0 カオリンクレーNO22 60.0 0-183粉末 0-183 TiO, JRNC HEC BG-15(5%)(フジケミカル) 70 コラクラール PV85(BASF) 25 78 水 A-208(三水) 133 CS-12(チッソ) ノプコ8034 2.5 1000.0 21

得られた独科を、JISK-5400に基づいて塑料物 性及び隠蔽力等の性能評価を行い下記の、表 3 に まとめた。

表 3	
配合番号	Na 1
固形分(%)	50.2
PVC(%)	約70
TiO,の代替率(重量比)(%)	14.8
隠蔽率(20℃無面光沢度)黒地/白地	0.940
60℃ 簱 面 光 沢 度	2以下
外観(目視の白色度)	良好
配合番号	Na 2
固形分(%)	50.2
PVC(%)	#970
TiO <sub>z</sub> の代替率(重量比)(%)	14.8
隱蔽率(20℃鏡面光沢度)黒地/白地	0.942
60℃顛面光沢度	2以下
外観(目視の白色度)	良好
配合番号	Na 3
固 形 分 (%)	50.5

# 特閒平3-281577 (8)

PVC(%) 約70
TiO.の代替率(重量比)(%) - 隠蔽率(20℃鏡面光沢度)黒地/白地 0.940
60℃鏡面光沢度 2以下
外観(目視の白色度) 良好だがNaI,
Na2よりわずかに劣る。

上記の結果から、0-183は酸化チタンの一部を代替しても隠蔽性を何ら落す事なく白色度の向上に役立つ。一方、0-183粉末も、0-183とほぼ同等の性能が得られており、粉末化による性能低下はほぼ無視できる程度であった。

#### (発明の効果)

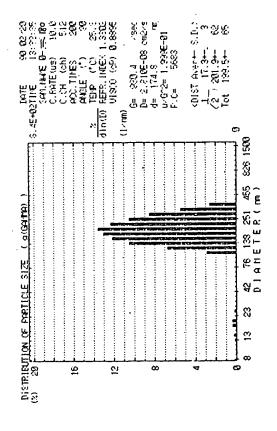
本発明のシリカ粒子芯に、周囲を重合体で包有されたエマルジョン重合体または粉末化重合体は、従来公知のシリカ粒子を包有しない中空エマルジョン重合体とは、本質的にその構成が相違している。結果的な性能は従来公知の中空エマルジョン重合体に比べ隠蔽性、耐熱性、重合安定性に著し

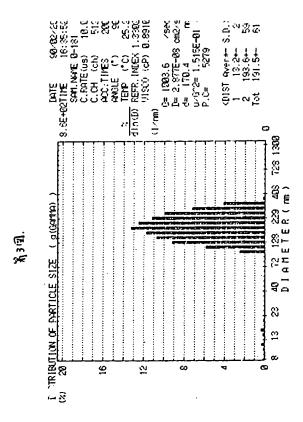
く傷っており、貯蔵安定性も優れたプラスチック 組料貫合体を提供する事が判明した。

#### 4. 図面の簡単な説明

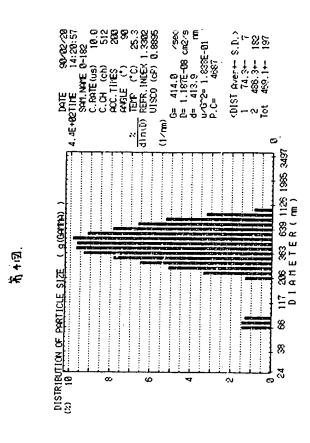
第1図は、芯として用いたコロイダルシリカの 粒子分布図、第2図は、実施例1の重合番号0-18 0の粒子分布図、以下同様に第3図は0-181、第4 図は0-182、第5図は0-77の粒子分布図を示す。

特許出願人 三水株式会社





-586-



G= 1696.1 /sec D= 4.861E-08 cm2/s d= 100.5 rm u/G-2= 2.376E-01 P.C= 4247 T Aver ← S.D. > 101.00 ← 13 888.2 ← 87 180.4 ← 236 DATE 1.2E+031INE SPH.N **CDIST** (D) Up (1/m) 63 E 82 86 158 289 (granta) 函 28 47 DIAHE مد DISTRIBUTION OF PARTICLE SIZE (2) 30 F 4 α 8 2 2

手統補正書

平成2年7月6日

特許庁長官殿

1.事件の表示 平成2年特許顧第82499号

2. 発明の名称 シリカ粒子を含有するプラスチック顔料及びその製法

3.補正をする者

事件との関係

特許出顧人

住 所

埼玉県 大宮市 大字 築谷750番地

氏 名

三水株式会社

**分惠务 田 水** 

4. 補正命令の日付

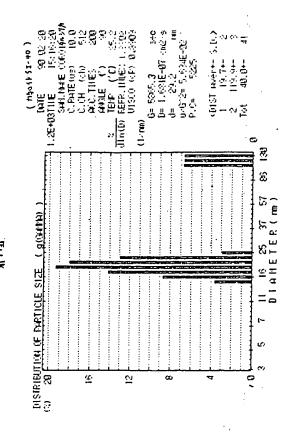
平成2年6月26日

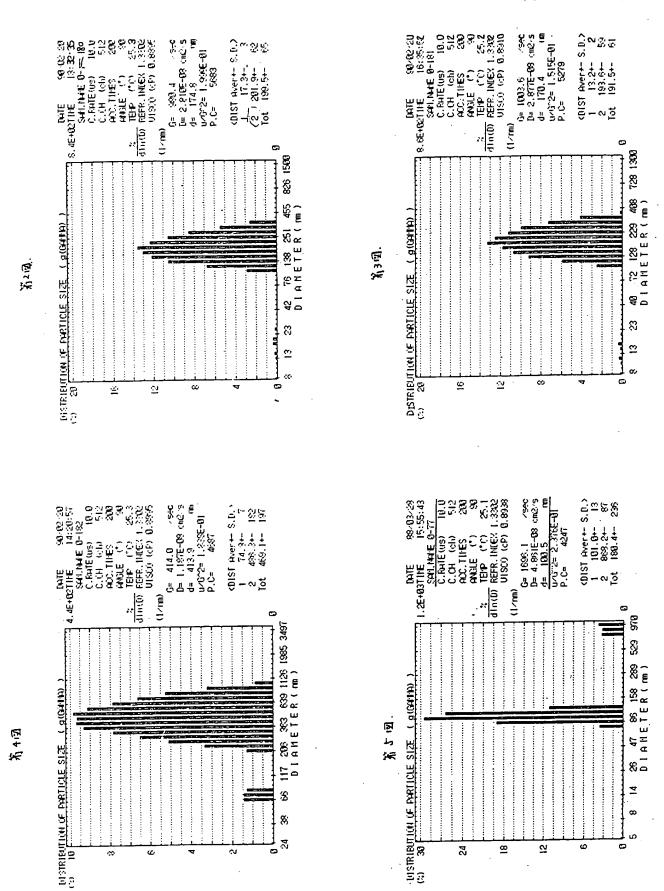
5. 補正の対象 明細書の図面の棚

6. 補正の内容

顧書に添付した図面を、別紙の通り補正します。







#### 手統補正酶



#### 特許庁長官殿

1.事件の表示 平成2年特許顧第82499号

・ 2. 発明の名称 シリカ粒子を含有するプラスチック顔料及びその製法

3、補正をする者

事件との関係

特許出顧人

住 所

埼玉県 大宮市 大字 染谷750番地

氏 名

三水株式会社

代表者 界 衛

4. 補正命令の日付

平成2年6月26日

5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の個、明細書の図書の簡単な説明の個

6. 補正の内容

(1)順書に番付した明細書の第2頁1行の「3.明細書)。 3.

発明の詳細な説明」と補正します。

合番号〇-180の粒子分布図、以下同様に第3図は〇-181、第4回は〇-182、第5図は〇-77の粒子分布図を示す。」を「第1図は実施例5において得られたカタロイドSI-40動的光散乱法による粒子程測定した粒子分布グラフチャート図であり、第2図は実施例5において得られた〇-180の動的光散乱法による粒子径測定した粒子分布グラフチャート図であり、第3図は実施例5において得られた〇-181の動的光散乱法による粒子径測定した粒子分布グラフチャート図であり、第4図は実施例5において得られた〇-182の動的光散乱法による粒子径測定した粒子分布グラフチャート図であり、第5図は実施例5において得られた〇-77(参考例)の動的光散乱法による粒子径測定した粒子分布グラフチャート図であり、第5図は実施例5において得られた〇-77(参考例)の動的光散乱法による粒子径測定した粒子分布グラフチャート図を示す。」と補正します。.

(2)顧書に添付した明細書第28頁第4行の「第1図は、芯として

用いたコロイダルシリカの粒子分布図、第2図は、実施例1の重